

共同主催: (一財)光産業技術振興協会 / (株)オプトロニクス社

InterOpto[®]2024

— 光とレーザーの科学技術フェア —

「インターオプト」(主催: 光産業技術振興協会)と
「光とレーザーの科学技術フェア」(主催: オプトロニクス社)が
がっちりタッグを組んで、光ビジネス&技術展を2024年秋より共同主催!

- 第14回 赤外線フェア
- 第11回 光学薄膜フェア
- 第9回 レーザー科学技術フェア
- 第2回 可視化技術フェア
- 第11回 分光フェア
- 第11回 紫外線フェア
- 第9回 オプティクスフェア

- 特設** 光情報処理ネットワークゾーン **新設**
- 自動車・モビリティーフォトニクスゾーン **新設**
- ヒューマンインターフェースゾーン **新設**

出展社
募集中

早割特典

2024年6月28日(金)までの
お申込みで出展料

5%OFF!

お申込はWEBサイトをご利用下さい。

オプトロニクス 科学技術フェア



<https://www.optronics.co.jp/fair>

2024 **10.29** 火 - **31** 木 **パシフィコ横浜**
10:00~17:00 **展示ホールC**

後援 (予定) 経済産業省 / 独立行政法人日本貿易振興機構 / 公益財団法人日本科学技術振興財団 / 一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

協賛・協力 (予定) 公益社団法人計測自動制御学会 / 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 / 公益社団法人精密工学会 / 一般社団法人電気学会 / 一般社団法人電子情報技術産業協会 / 一般社団法人電子情報通信学会 / 一般社団法人日本電機工業会 / 一般社団法人日本電線工業会 / 一般社団法人レーザー学会 / 一般社団法人レーザ加工学会 / レーザ協会 / レーザー輸入振興協会 / 一般社団法人日本光学会 / 公益社団法人応用物理学会 / 特定非営利活動法人日本フォトンクス協議会 / 一般財団法人マイクロマシンセンター / 一般社団法人日本光学会 / 公益社団法人日本分光学会 / 光学薄膜研究会 / JPC紫外線研究会 / 可視光半導体レーザー応用コンソーシアム / 一般社団法人日本光学硝子工業会

共同主催 **OITDA** 一般財団法人光産業技術振興協会 / **OPTRONICS** 株式会社 **オプトロニクス社**

事務局 **OPTRONICS** 株式会社 **オプトロニクス社**

〒162-0814 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル1F TEL 03-3269-3550 E-mail event@optronics.co.jp

InterOpto®2024 — 光とレーザーの科学技術フェア —

開催にあたって

40数年の開催を誇り、国際的にも知名度の高い光産業技術振興協会主催の『インターオプト』と、オプトロニクス社が毎年秋に開催し、年々出展社数を伸ばしている『光とレーザーの科学技術フェア』を一体化して、2024年よりパシフィコ横浜で『インターオプト2024 -光とレーザーの科学技術フェア-』として、共同主催することになりました。

コロナ禍を経験し、ネットワークとデジタル技術によるビジネススタイル、ライフスタイルが急変しつつある現在、将来に向け効率的で有意義な展示会の在り方を創造し、光産業の持続的発展を図るために共同主催の合意に至ったものです。

新生『インターオプト2024 -光とレーザーの科学技術フェア-』では、両主催者がこれまで築いてきた強みを再構築し、現在様々な産業分野の強力なレバレッジの担い手として広く浸透している、光技術・光製品を国内外に広くPRし、光ビジネスの販促・商談に欠かせない時代感あふれる専門展示会に拡張してまいります。

これまで各種産業分野から日頃の問題や課題のソリューション、光製品・光技術を求めて、多数の開発者、技術者、調達担当者などが来場されていますが、今回の一本化により両主催者による効果的な来場者誘致を行うことによりこれまで以上に多くの来場者が見込まれます。また、光技術関連のベンチャー企業等に対しては、新規事業にチャレンジする際の販路開拓等を図るため、従来通り光産業技術振興協会より出展支援を行います。

開催概要

名称	InterOpto 2024 — 光とレーザーの科学技術フェア — 第14回 赤外線フェア 第11回 分光フェア 第11回 光学薄膜フェア 第11回 紫外線フェア 第9回 レーザー科学技術フェア 第9回 オプティクスフェア 第3回 可視化技術フェア 【特設】 光情報処理ネットワークゾーン <新設> 自動車・モビリティーフトニクスゾーン <新設> ヒューマンインターフェースゾーン <新設>	会期	2024年10月29日(火)～31日(木)
		会場	パシフィコ横浜 展示ホールC
		来場対象者	関連分野における大学・研究機関、企業の開発技術者、研究開発者、併設セミナー参加者 他
		来場者数	5,000名(予定)
		入場料	無料(事前登録制)

募集要項

募集小間数	240小間	キャンセル	キャンセルにつきましては申込書に記載してあります規定をご覧ください。
申込	裏面の申込書にてお申込み下さい。		
申込締切日	2024年9月6日(金)		

出展対象製品

■赤外線フェア

▼赤外材料・部品 ▼赤外製品・システム・ソフトウェア ▼その他赤外関連製品

■光学薄膜フェア

▼光学薄膜応用製品 ▼光学薄膜製造・加工装置・材料 ▼光学薄膜設計ソフト ▼光学薄膜周辺機器・関連装置 ▼その他光学薄膜関連製品

■分光フェア

▼各種分光測定・分析機器 ▼分光素子・デバイス ▼用途別分光装置・周辺機器

▼その他分光関連製品

■紫外線フェア

▼紫外LED、紫外レーザーおよび関連製品 ▼その他紫外線関連製品

■レーザー科学技術フェア

▼各種科学技術レーザー、光源関連製品 ▼その他レーザー関連製品

■オプティクスフェア

▼オプティクス、光学応用製品 ▼試作加工関連製品・サービス ▼その他関連製品

■可視化技術フェア

▼THzイメージング ▼近赤外LED ▼ラマン分光イメージング ▼OCT ▼赤外線カメラ ▼TOFカメラ ▼偏光カメラ ▼量子カメラ ▼サーモグラフィー ▼光ファイバセンシング ▼LiDar ▼レーザー etc. ▼画像先鋭化ソフト

■光情報処理ネットワークゾーン

■自動車・モビリティーフトニクスゾーン

■ヒューマンインターフェースゾーン